GDL特性評価・解析

FC•Platform



Evaluation method for mass transfer characteristics of gas diffusion layers (GDLs). 大木真里亜·山田春彦

研究の目的

様々な形状、特性の新規開発のガス拡散層(GDL)の特性評価のため、その特徴を考慮したガス拡散性の評価手法を確立する。

結果·結論

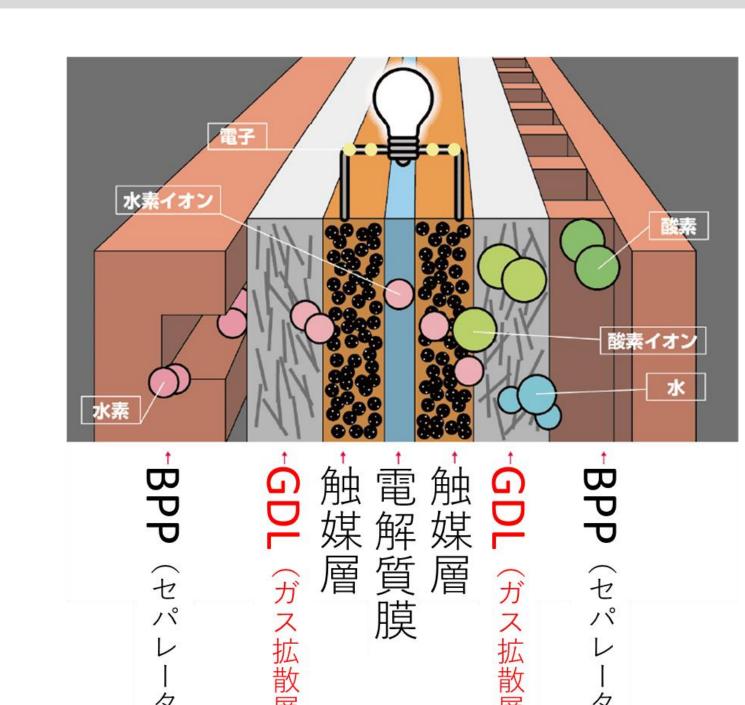
- ・MEAのガス拡散抵抗を分離評価するためには、低い酸素分圧下で限界電流の全圧依存性を測定する方法が有効。
- ·薄いGDL(~50µm)の発電特性を評価するために多孔体のガス流路を提案し、有効性を確認した。

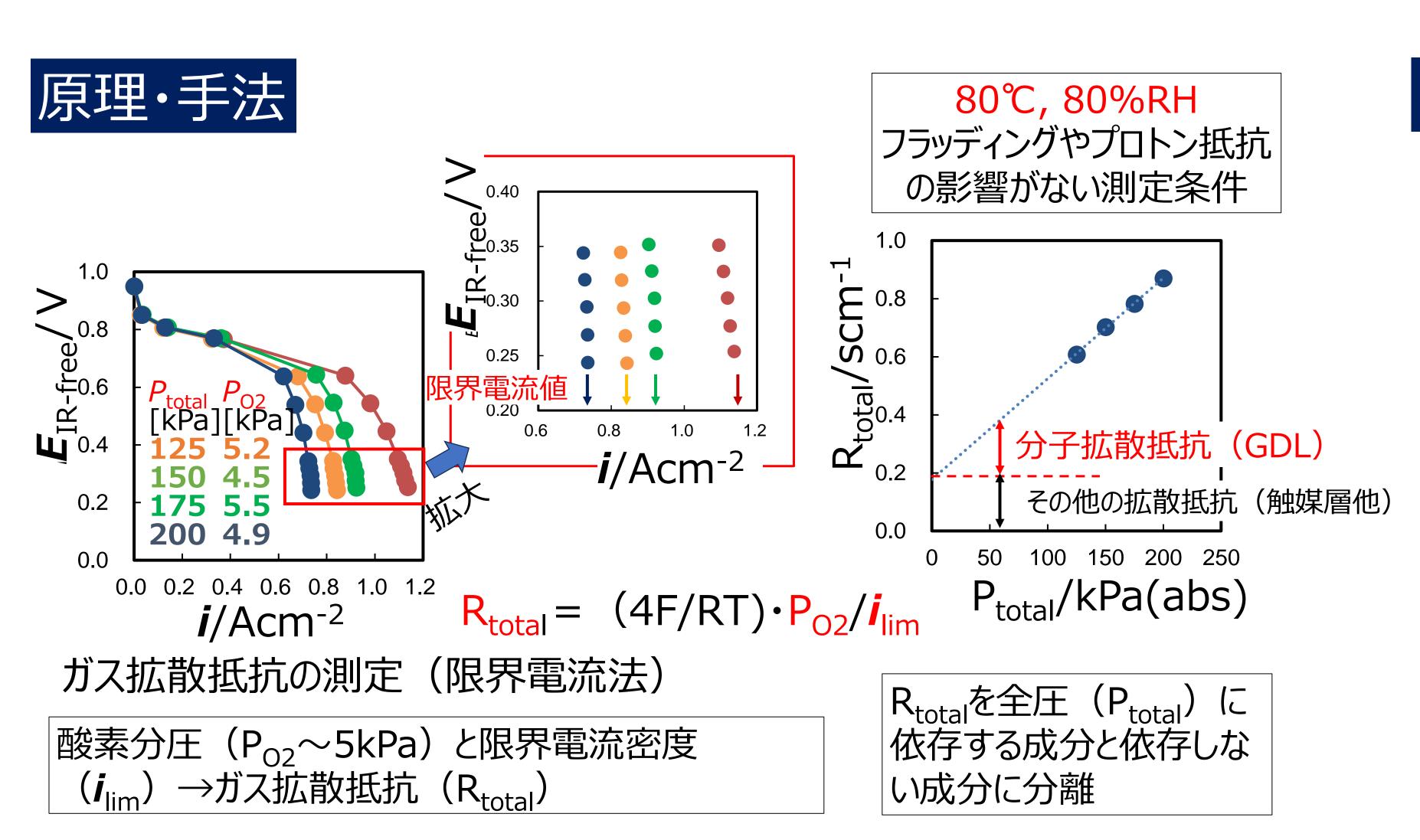
概要

► F C セルの大電流密度化が進み、これに伴いガス拡散層(G D L)の発電特性への寄与が大きくなった。

NEDO燃料電池・水素技術開発ロードマップに於いても、GDLの目指すべき特性値の目標が示され、これを正しく評価する必要がある。

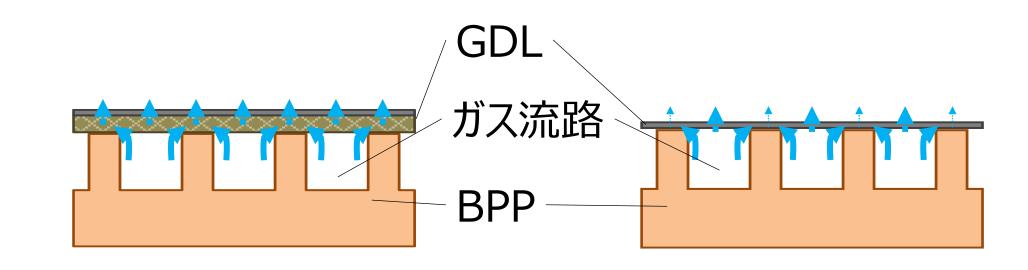
ここでは、GDLのガス拡散特性の評価手法を紹介するとともに、特徴ある新規開発 材料の特性に応じた評価法の工夫について紹介する。



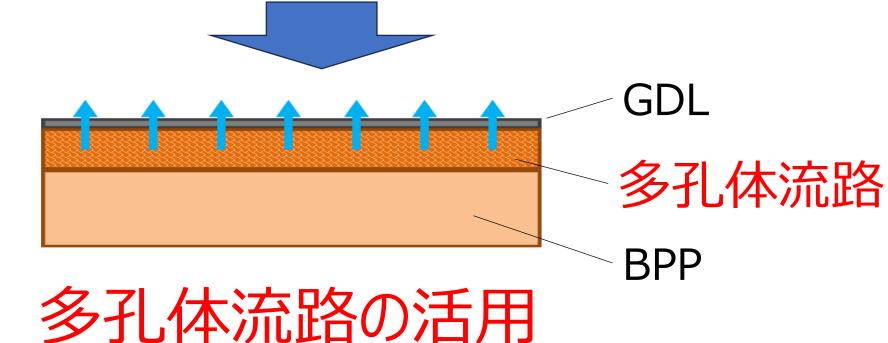


特長

薄い (~50µm) GDLも評価可能。



通常のGDL(~200µm) 薄層GDL(~50µm) 薄層GDLの評価の課題:流路リブ下への拡散阻害

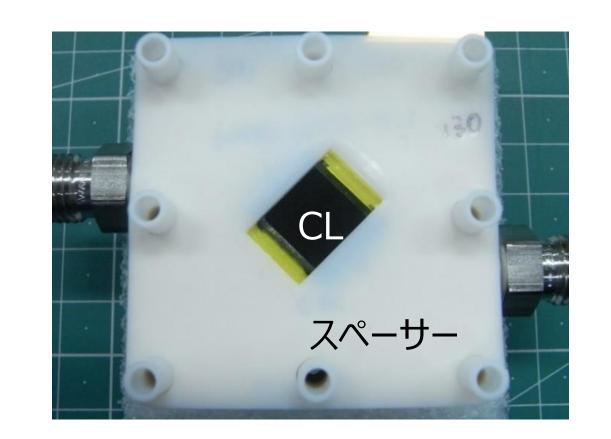


全圧に依存する分子拡散抵抗をGDLのガス拡散性の指標とする。

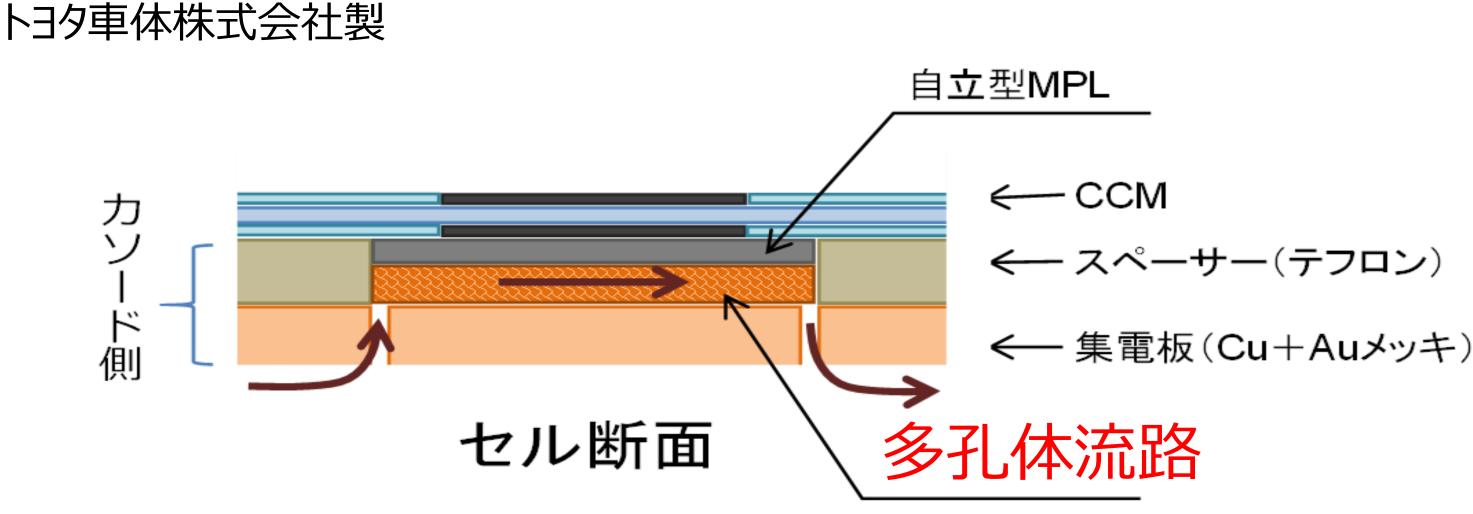
評価•解析事例



多孔体流路 (Ti+金メッキ)



FC-Cubic 小型燃料電池セル



GDL-A 0.30 (通常型GDL)🥊 0.20 FL 0.15 0.10 150kPa(PO2_3.4kPa) 175kPa(PO2 2.7kPa) 200kPa(PO2_3.2kPa) 225kPa(PO2_3.7kPa) 0.00 i/Acm^{-2} GDL-B 0.20 (薄層GDL) • 175kPa(PO2_2.7kPa) 200kPa(PO2_3.2kPa) i/Acm^{-2}

1-WS 0.5 (通常型GDL) (通常型GDL) (通常型GDL) 分子拡散抵抗(GDL) 分子拡散抵抗(GDL) 全圧 P_{total}/kPa(abs)

限界電流測定

薄層GDLの評価結果の例

薄層GDL評価用多孔体流路セル

参考文献 片山翔太, 電気化学, 89(1), 1-13 (2021)

今後の計画

- ・耐フラッディング性、耐ドライアップ性の評価手法確立。
- ・より好適な多孔体流路の検討。(透気性、排水性、均一性など)

謝辞

この成果の一部は、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の委託業務の結果得られたものです。